(5.1) SCATTERED LIGHT MEASURING INSTRUMENT

(11) 63-140904 (A) (43) 13.6.1988 (19) JP

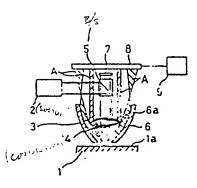
(21) Appl. No. 61-289288 (22) 4.12.1986 (72) TOSHIBA CORP (72) KENJI SASAKI

.. (54) Int. Cl. G01B) 30,G0.211 30

PURPOSE: To measure scattered light having a large angle of scattering by providing an optical system which converges light from a light source and makes it incident on a body to be measured and receiving the scattered light

from the body to be measured by a collinder body.

CONSTITUTION: When a light source 2 is put in operation, the light emitted by a condenser lens 4, and projected on the surface 1a of the body 1 to be measured 1. Consequently, the light is reflected by the surface 1a to generate regular reflected light and scattered light A corresponding to a pattern to be measured 1 on the surface 1a. Then the regular reflected light is cut off by a stopper 7 and the cattered light A is reflected by the reflecting surface 6a of the cylinder body 6 and guided to the surface of an area array sensor 8 together with scattered light A passing through the peripheral part of the condenser lens 4. Consequently, the scattered light A not only from the condenser lens 4, but also having a large angle of scattering is detected.



3: optical system, 9: processing circuit

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-140904

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和63年(1988)6月13日

G 01 B 11/00

11/30

Z - 7625 - 2F102 Z-8304-2F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

◎発明の名称 散乱光測定装置

> 创特 昭61-289288

砂出 阻 昭61(1986)12月4日

仓発 明 渚 佐々木 賢 司

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝生産

技術研究所内

①出 願 株式会社東芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

つき 理 人 弁理士 鈴江 武彦 外2名

1. 発明の名称

数乱光划定装置

2. 特許請求の範囲

(1) 光頭と、この光頭からの光を集束して被 測定物に入射させる光学系と、この光学系の出射 劇周囲を覆うように設けられた前記は期定物から の敬乱光を受けるための反射面を内面にもつ質状 体と、この両状体からの改乱光を光電変換する光 電変換部と、この光電変換部からの出力を処理す る処理型とを具備したことを特徴する放乱光測定

(2) 光電変換即は、分割型センサ、あるいは る面表イメージセンサよりは成されていることを 特徴する特許温泉の範囲第1項に記載の放乱光淵 定装置。

(3) 光双変換部は、敗乱光を正反射光と共に 受けるものであることを特徴とする特許請求の絶 囲

ガ

1 項
に
記

収

の

取

乱

光

刺

定

技

双

。

3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

この発明は、光を放測定物に入射させそのと き生じる敗乱光から被測定物を計測する敗乱光測 定な器に関する。

(従来の技術)

粒径の計湖、被測定物の表面パターンの測定 には、被別定物に光を入射させたときに生じる故 乱光を利用して行なうようにしたものがある。

こうした測定に用いられる改乱光測定装設には、 従来、如6回に示されるように粒子など被消定物 aへ光を入射させる光路bに、波測定物aを即む ような球でを設け、この球での内面で受けた放気 光 d … を 積分により 斑る もの 、 第 7 図 および 第 8 図に示されるように放剤定物 a からの放乱光 d … をレンズeを通じ光検知器「で受けて遡るもの、 さらには第9回に示されるように光路bの倒方に 放乱光口…を受ける故物面は口を設ける他、故物 面はのと対向して光検知器りを設けて、光路も上 の光検知器「と合せて放乱光は…を剥るものなど

が用いられている。

(発明が解決しようとする問題点)

この発明はこのような問題点に着目してなされたもので、その目的とするところは、大きな第日数を使わず、かつ被別定物との距離をあまり近付けずに、股乱光の散乱分布および大なる敗乱角の散乱光を測定することができるコンパクトな敗乱光測定装置を提供することにある。

〔発明の構成〕

る。 関状体 6 は、小関口を放列を物 1 の表面 1 a に近接させて光路 治いに配置されている他、内面には 機面で構成される反射面 6 a が設けられていて、 被剥を物 1 の表面で散乱した散乱光 A を小弱口を適して反射面 6 a で受けることができるようにしている。またビームスプリッタ 5 の背部には正反射光を返ぎるためのストッパ 7 が設けられ、関状体 6 の大関口から放乱光 A のみを出射させることができる構造にしている。

こうした西状体 6 の出別 5 四段(大阪口前)に、第 2 図にも示されるように光電変換が、例えていたのは、例というのないなどののはないののでは、 2 のはないののでは、 2 のはいる。 そして、 2 のでは、 3 のでは、 4 のでは、 5 のでは、 5 のでは、 6 のでは、 6 のでは、 6 のでは、 6 のでは、 7 のでは、 7 のでは、 7 のでは、 7 のでは、 7 のでは、 8 に、 9 のでは、 8 に、 9 ののでは、 8 に、 9 に、 9 に、 9 に、 9 に、 9 の分布などを求めることができる。

(問題点を解決するための手段と作用)

この見明は、光源2からの光を築束して設別定物1に入射させる光学系3を設け、この光学系3の出射河周囲を買うように内面に反射面6aをもつ数状体6を設けて被測定物1からの敗乱光を受けるようにし、かつ数状体6からの散乱光を光電変換即8で光電変換して、その出力を処理する。

(実悠弱)

以下、この発明を第1回ないし第3回に示す
第1の実施例にもとづいて説明する。第1回回は
散乱光烈定装置の質略構成を示し、1は平面な上出
をもつ被測定物、2は該被測定物1の上方に出射
がを似に向けて配置された光源、3は光学系の出
がを収に向けて配置された光源、3は光学系ン
がある。光学系3は、被測定物1の直上に集光レンズ
4 を配する他、この集光レンズ 4 と光源3の 出
のまでにて、光源2からの光を集束して
波測定物1の表面1aへ
窓射できるようにしている。

また集光レンズ4の周囲には、第3回に示されるような時段形をなした関状体6が配設されてい

つぎに、このように構成された散乱光湖定装置 の作用について説明する。

光級2を作動させると、光源2から出引された 光は、ビームスプリッタ5でレンズ側に導かれて いき、集光レンズ4で集光されて後、改刻定物1 の表面1 aに限射されていく。これにより、表面 1 a上で反射が足き、表面1 a上の測定すべきバ クーン(一定)に応じた正反射光と放乱光Aとが 発生する。

そして、反射した光のうち正反射光はストッパ 7でその進行が違られ、散乱光Aは反射面6aに 反射して、果光レンズ4の周辺部を通過する散乱 光Aと共にエリアアレイセンサ8の表面に湧かれていく。これにより、散乱光Aがセンサ面に周かれていく。 円 状を描いて照別され、集光レンズ4からだけでなく、大きな散乱角をもつ散乱光Aのものまでも 検出されていく。

しかるに、全放及光 A を検出するときは 処理回路 9 で センサー面上の光検出領域の合計を求めればよく、また放及角の分布を検出するとき は 処理

回路9で同一半径上の円輪の和を求める、さらに は放乱立体角の分布は処理回路9で同一角皮に有 る円弧の相を求めればよい。

かくして、大きな関ロ数のレンズを使ったり。 レンズを被測定物1に非常に近付けることになし に、大きな放乱角の散乱光Aを測定することがで きる。しかも、敗乱光の角度分布を測定できるこ とがわかる。また質状は6を光学系3の周囲に設 ける他、質状体6の関ロ端関にエリアアレイセン サ8を設ければよいので、従来ような反射機を入 射倒方に設けたときにように装置が大がかりにな ることもなく、コンパクト性にも使れる。

なお、知1の実施例では散乱光Aのみを検出す るようにしたが、ストッパフを取除いて正反射光 も散乱光Aと共に検出するようにしてもよい。

また、第1の実施例では放剤定物1の表面1a 上の一定パターンを検出するようにしたが、これ に限らず、複類定物1に代わり粒子(図示しない) を祝通させて、故乱角の分布から粒径計測などを してもよい(粒子計劃)。

4. 図面の簡単な説明

第1回はこの発明の第1の実施例の収乱光測 定装置を示す新面図、第2図はその光電変換部を 示す平面図、類3図はその質状体を示す料模図、 引4回はこの発明の第2の実施例を示す平面図、 第5回はこの発明の第3の実施例を示す平面図、 第6回ないし第9回はそれぞれ異なる従来の改乱 光冽足装置の側面図である。

1 -- 发到定物、2 -- 光原、6 -- 简状体、8 -- 工 リアアレイセンサ(光電変換部)、9 … 処理回路 (処理部)、A…散及光。

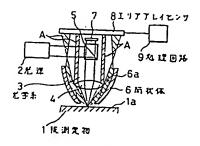
出质人代理人 护理士

さらに第1の実施例では、エリアアレイセンサ 8を用いたが、第4図に示される第2の実施例の ようにリニアアレイセンサ10を用いて放乱光の 敗乱角度分布のみを知るようにしても、第5図に 示される類3の実施例のように4つに分割された 分割型センサ11を用いて散乱光立体角の分布を 知るようにしてもよい。

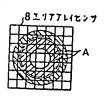
加えて第1の実施例では、規形の筒状体6を用 いたが、これに限らず、円貫状あるいは円錐状な どの質状体でもよい。もちろん、分割タイプの質 状体でもよく、その構造には限定されるものでは ない.

[発明の効果]

以上以明したようにこの発明によれば、大き な同口数を使わず、かつ数測定物との距離をあま り近付けずに、大なる故乱角の散乱光を測定する ことができる。しかも、敗乱光の角度分布も選定 することができる。そのうえ、装置がコンパクド ですむ利点もあり、性能のよい散乱光測定装置を 提供することができる。



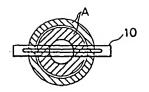
第 1 X



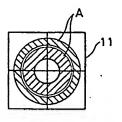


2 🔯

新 3 図



第 4 🗵



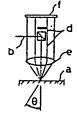
第 5 区



第 6 図



第 7 図



A A [2]

